

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第178回委員会議事録

1. 日 時： 平成22年10月22日（金）14：00～14：10

2. 場 所： 京都 京都大学 百周年時計台記念館 国際交流ホール I
(京都市左京区吉田本町)

3. 出席者：42名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：響 義則（住友化学），末吉一雄（横河電機），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），山田 明（三井化学），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），山下善之（東京農工大学），加納 学（京都大学），渕野哲郎（東京工業大学），伊藤利昭，殿村 修（京都大学），栗本英和（名古屋大学），黒岡武俊（富山大学），松本秀行（東京工業大学），武田和宏（静岡大学），濱口孝司（名古屋工業大学），橋爪 進（名古屋大学），菊池康紀（東京大学），増田士朗（首都大学東京），石橋昌宏（横河電機），小崎恭寿男（日揮），鈴木啓太（旭化成エンジニアリング），竹田浩伸（三菱化学），山田幸治（宇部興産），西野由高（代理：村田新治，日立製作所），伊藤秀之（富士電機システムズ），讃岐 亮（JX日鉱日石エネルギー），十河信二（代理：田邊英之，三井化学），大宮司理晴（JX日鉱日石エネルギー），村越俊二（代理：長迫 透，出光興産），高井 努（山武），布野俊彦（日立ハイテクトレーディング），大田原健太郎（クレハ），山北幸重（旭化成E I Cソリューションズ），

委員以外の出席者：喜多井剛志（山武），村田 尚（東洋エンジニアリング），田島 諒（東洋エンジニアリング），山本周二（横河電機），橋本 良（日本エマソン）

4. 委員会

1) 委員長による挨拶

2) 次回以降の研究会開催予定

2010/12/3 東京（CIC 東京）「先端的な取り組みを描き出す仮想計測技術の現状と未来」

2011/2/4 東京（未定）「マイクロプラント（仮題）」

2011/5/13-14 大阪（ホテルモスクエア国際交流センター）「未定」

3) PSE 関連会議案内（資料#1）

4) 研究会スケジュールの説明

資料#1：プロセスシステム工学第143委員会

以上